

PatR

PatentR
DesignR

Patentrecht
Arbeitnehmererfindungen
GebrauchsmusterR
DesignR

18. Auflage
2025

Beck-Texte im dtv

Patent- und Designrecht

Textausgabe zum deutschen, europäischen und internationalen Patent-, Gebrauchsmuster- und Designrecht

Inhalt

ArbeitnehmererfindungsG, Biomaterial-HinterlegungsVO, DesignG, Einheitliches PatentgerichtÜbK, Europäisches PatentÜbK, GebrauchsmusterG, G über intern. PatÜbk, Haager Abkommen (Hinterlegung), HalbleiterschutzG, PatentVO, PatentG, PatentkostenG, Pariser Verbandsübereinkunft, SortenschutzG, TRIPS

Neuaufgabe

Die 18. Auflage enthält die neue EG-MusterschutzRL und berücksichtigt u.a. Änderungen des PatentG, der AusführungsO zum EPÜ, des EPGÜ, der Gem.-GeschmacksmusterVO und der HaagAbkAO

Zielgruppe

Für Behörden, Richterinnen und Richter, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Unternehmen.

Patent- und Designrecht

Textausgabe zum deutschen, europäischen und internationalen Patent-, Gebrauchsmuster- und Designrecht

1,027 Seiten

ISBN: 978-3-423-53303-4

EUR 18,90 [DE]

EUR 19,50 [AT]

ET 17. April 2025

Format : 12,4 x 19,1 cm

